HAL
open science

Addendum - Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium

P. Siffert

To cite this version:

P. Siffert. Addendum - Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium. Revue de Physique Appliquée, 1979, 14 (11), pp.946-946. 10.1051/rphysap:019790014011094600 . jpa-00244684

HAL Id: jpa-00244684

https://hal.science/jpa-00244684v1

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Addendum

Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium

P. Siffert

Centre de Recherches Nucléaires
Groupe de Physique et Applications des Semiconducteurs (Phase)
67037 Strasbourg Cedex, France

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE **14** (1979) 169.

L'origine de la figure 26 de l'article cité ci-dessus a été omise par erreur. Cette figure est due à H. B. MICHAELSON et tirée de *J. Appl. Phys.* **48** (1977) 4729 (réf. [99] du texte).

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019790014011094600